

## Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가가 (Ba,Ca,Mg)-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 세라믹의 마이크로파 유전특성에 미치는 영향

**Effect of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Additives on Microwave Dielectric Properties of  
(Ba,Ca,Mg)-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Ceramics**

최지원\*, 강종윤\*, 하종윤\*, 윤석진\*, 김현재\*, 정형진\*, 윤기현\*\*

(J.W.Chi, C.Y.Kang, J.Y.Ha, S.J.Yoon, H.J.Kim, H.J.Jung, and K.H.Yoon)

### Abstract

Effect of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Additives on Microwave Dielectric Properties of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.15-y</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $y=0.05, 0.08$ ) Ceramics was investigated. To control of  $\tau_f$  on microwave dielectric properties of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.7</sub>Mg<sub>0.08</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ceramics Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> was doped in the composition range of 0 to 0.15 wt%. As a result, dielectric constant was decreased from 94 to 80 but Q · f<sub>0</sub> value was increased from 4980 to 5210 GHz and temperature coefficient of resonant frequency can be controlled from +9 to -10 ppm/°C as an increase of Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doping concentration. Especially, a new microwave dielectric material having  $\epsilon_r = 84$ ,  $Q \cdot f_0 = 5120$  GHz and  $\tau_f = 0$  ppm/°C was obtained at Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doping concentration of 0.08 wt%.

**Key word(중요어구)** : Dielectric constant(유전율), Quality factor(품질계수), Temperature coefficient of resonant frequency(공진주파수의 온도계수)

### 1. 서 론

최근 300MHz에서 300GHz의 고주파 영역을 사용하는 이동 통신 시스템이 무선 전화기 및 위성통신 분야에서 활목할 만한 성장을 가져왔다. 유전체 공진기(dielectric resonator), 대역통과(저지)필터(band pass/stop filter) 및 고주파 집적회로(microwave integrated circuit)와 같은 고주파 유전체 세라믹을 이용한 부품으로의 적용은 새로운 통신 매체로의 응용을 증가시켰으며 이러한 유전체 세라믹을 사용함으로써 부품 및 기기의 크기 및 무게를 줄일 수 있었다<sup>1,2)</sup>.

\* : 한국과학기술연구원 박막기술연구센터

\*\* : 연세대학교 세라믹공학과

일반적으로 고주파 유전체 세라믹은 3가지의 우수한 유전특성이 요구되는데 파장이 유전율( $\epsilon_r$ )의 제곱근에 반비례하므로 부품의 소형화를 위해서는 유전율이 큰 물질이 요구되며, 우수한 주파수 선택성을 얻기 위해 품질계수(Q)가 큰 물질 그리고 공진주파수의 온도계수( $\tau_f$ )가 안정하여 0 ppm/°C에 가까운 물질이 요구된다<sup>3)</sup>.

높은 유전율( $\epsilon_r \geq 80$ )을 갖는 물질들은 현재까지 많은 연구가 있었으며 그 대표적인 예로 (Ba,Pb)O-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub><sup>4)</sup>, (Pb,Ca)ZrO<sub>3</sub><sup>5)</sup> 등을 들 수 있다. 특히 고순도( $\geq 99.9\%$ ) 원료를 사용하여 제조한 BaO-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> 계는 Ba 자리를 Mg와 Ca로 치환하고 이에 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 첨가할 경우  $\epsilon_r$ 이 92, Q · f<sub>0</sub>가 5080 GHz,  $\tau_f$ 가 0 ppm/°C의 우수한 고주파 유전특성을 나타낸다. 그러나 양산용 저순도( $\leq 98\%$ ) 원료를 사

용할 경우 그 특성은 Mg를 0.05몰과 0.08몰 치환한 조성에서 각각  $\epsilon_r$ ,  $\tau_f$ 가 96과 94,  $Q \cdot f_0$ 가 4870과 4980 GHz,  $\tau_f$ 가 +18과 +9 ppm/ $^{\circ}$ C로 Mg, Ca 및 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 다양한 조성으로 치환 및 첨가를 하여도  $\tau_f$ 를 0 ppm/ $^{\circ}$ C로 조절할 수 없었다. 일반적으로 유전체 세라믹이 부품으로 응용되기 위해서는  $\tau_f$ 가  $\pm 10$  ppm/ $^{\circ}$ C 이내이면 가능하나 특히 온도보상용 회로가 없는 부품에서는 0 ppm/ $^{\circ}$ C의 공진주파수의 온도계수를 갖는 물질이 필요하다.

본 연구에서는 높은 유전율 (96~94)과 적절한  $Q \cdot f_0$  값 (4870~4,980 GHz)을 가지나 공진주파수의 온도계수가 양 (+18~+9 ppm/ $^{\circ}$ C)의 값을 갖는 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $y=0.05, 0.08$ )의 조성에 공진주파수의 온도계수를 조절하기 위해 음의 공진주파수의 온도계수 (-55 ppm/ $^{\circ}$ C)를 갖는 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 첨가하여 고주파 유전특성에 미치는 영향을 고찰하였다.

## 2. 실험 방법

출발원료로는 양산용 저순도 (<98%) BaCO<sub>3</sub>, CaCO<sub>3</sub>, MgO, Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 및 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 분말을 사용했으며 고전적인 고상 반응법에 의해 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $0 \leq x \leq 1.5$ ,  $y=0.05, 0.08$ ) 조성을 합성하였다.

출발원료는 사용전에 대기로부터 흡수된 수분을 제거하기 위해 600°C에서 10시간 동안 건조한 후 이를 분말을 화학양론적으로 원하는 조성으로 평량하여 증류수와 지르코니아 볼을 사용하여 24 시간 동안 볼밀하여 혼합하였으며 혼합물을 오븐에서 건조 후 대기 중 900°C에서 2시간 동안 하소하였다. 하소된 분말을 유발에서 분쇄 후 24 시간 동안 다시 볼밀한 후 건조하였으며 건조된 분말을 원주형 시편으로 성형하기 위해 5 wt% 폴리비닐 알콜(polyvinyl alcohol) 바인더(binder)를 혼합하여 150 MPa의 압력 하에서 직경이 10 mm, 두께가 6 mm 가 되도록 원주형으로 성형하였다. 성형된 시편들은 1300°C에서 2시간 동안 소결되었으며 승온 속도와 냉각속도는 분당 5°C로 하였다. 소결된 시편들은 마이크로파 유전특성 측정을 위해 직경 대 두께의 비가 0.4에서 0.5 이내가 되도록 연마(lapping)한 후 경면(polishing) 처리를 하였다.

시편의 상 분석을 위해 x-선 회절분석을 행하였으며 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가에 따른 미세구조 상의 변화와 형성된 상을 관찰하기 위해 SEM(scanning electron

microscopy)과 EDS(energy dispersive spectroscopy) 분석을 하였다. 유전율 ( $\epsilon_r$ )과 무부하 품질계수( $Q$ ) 값은 네트워크 분석기(network analyzer, HP8720C)와 연결된 측정용 지그(jig)에서 TE<sub>011</sub> 모드에서 팽행 평판 방법(parallel plate method 또는 Hakki Colemann method)을 사용하여 4.5에서 5.5 GHz의 주파수 범위에서 측정하였으며 공진주파수의 온도계수는 -20에서 +80°C의 온도범위에서 측정하였다<sup>6)</sup>.

## 3. 결과 및 고찰

연구된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $0 \leq x \leq 1.5$ ,  $y=0.05, 0.08$ ) 조성은 1300°C에서 2시간 소결시 모두 소결이 잘되었으며 x-선 회절분석 결과 모든 조성에서 단일상이 아닌 다수의상을 형성함을 알 수 있었다.

그림 1은 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.1</sub>Mg<sub>0.05</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.1</sub>Mg<sub>0.05</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+0.7wt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 미세구조 사진이다. 회색의 작은 구형의 입자와 무질서하게 배향된 큰 aspect ratio를 갖는 침상의 입자, 그리고 흰색의 각이진 큰 입자가 보이는데 EDS 분석 결과 회색의 입자는 Ti가 많은 상이며 흰색의 입자는 Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 양이 우세한 상이다. 회색의 Ti가 많은 침상은 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가에 의해 aspect ratio와 그 양이 다소 감소함을 알 수 있다.

그림 2는 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $y=0.05, 0.08$ ) 조성의 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 따른 유전율의 변화를 나타낸 그림이다.  $y$ 가 0.05인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 1.5 wt% 첨가시 유전율은 96.3에서 81.2로 감소했으며  $y$ 가 0.08인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 0.15 wt% 첨가시 유전율은 93.7에서 80.0으로 감소했다. 이는 본 조성이 다양으로 형성된 조성이며 유전율이 9.8로 매우 낮은 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>가 첨가된 점과 미세구조 상에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 따라 Ti가 많은 침상의 양이 감소하여 상대적으로 이온 반경이 작은 Ti가 전기장 하에서 이동하는 양이 감소했기 때문인 것으로 생각된다.

그림 3은 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>-0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $y=0.05, 0.08$ ) 조성의 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 따른  $Q \cdot f_0$  값의 변화를 나타낸 그림이다.  $y$ 가 0.05인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 0.1wt% 첨가시  $Q \cdot f_0$  값은 4870에서 4930 GHz로 다소 증가했으며 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를

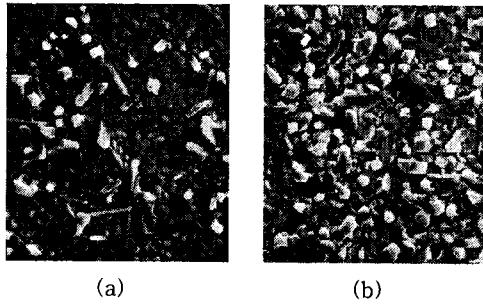


그림 1. 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.1</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 미세구조 사진:(a) x=0, (b) x=0.7

Fig. 1. SEM photographs of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.1</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sintered at 1300°C for 2h.

1.5wt%까지 첨가시  $Q \cdot f_0$  값은 4930에서 4330 GHz로 감소했다. 또한 y가 0.08인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 0.1 wt% 첨가시  $Q \cdot f_0$  값은 4980에서 5210 GHz로 증가한 후 그 이상 첨가시 감소하는 경향을 나타낸다. 따라서  $Q \cdot f_0$  값이 360000 GHz로 매우 높은 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 첨가했을 경우 Q 값은 다소 증가했으며 이러한 Q 값의 향상은 첨가량에 일정한

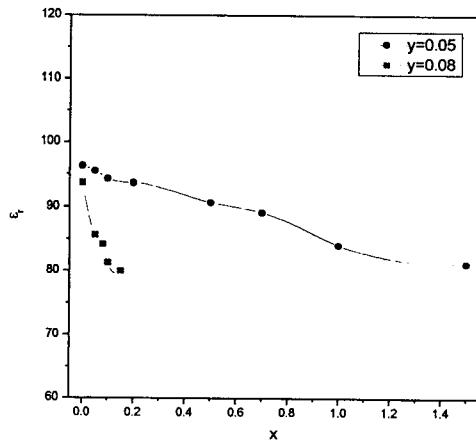


그림 2. 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 유전율 (y=0.05, 0.08).

Fig. 2. Dielectric constant of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sintered at 1300°C for 2h (y=0.05, 0.08).

한계를 가짐을 알 수 있다.

그림 4는 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (y=0.05, 0.08) 조성의 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 따른 공진주파수의 온도계수의 변화를 나타낸 그림이다. y가 0.05인 조성에서 공진주파수의 온도계수가 -55 ppm/°C로 큰 음의 값을 갖는 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 1.5 wt% 첨가시 공진주파수의 온도계수는 +18에서 -9 ppm/°C로 감소했으며 y가 0.08인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0에서 0.15 wt% 첨가시 공진주파수의 온도계수는 +9에서 -10 ppm/°C로 감소했다. 특히 y가 0.08인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0.08 wt% 첨가시 공진주파수의 온도계수가 0 ppm/°C로 온도보상용 회로가 없는 부품이나 각종 공진기 및 유전체 필터 등에 적용할 수 있는 조성을 얻을 수 있으며 이때 유전율과  $Q \cdot f_0$  값은 각각 84.2와 5120 GHz 이었다.

#### 4. 결 론

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가가 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (y=0.05, 0.08) 세라믹의 마이크로파 유전특성에 미치는 영향을 연구하였다. 90 이상의 높은 유전율과 5000 GHz에 가까운  $Q \cdot f_0$  값을 가지나 공진주파수의 온도계수가 양의 값을

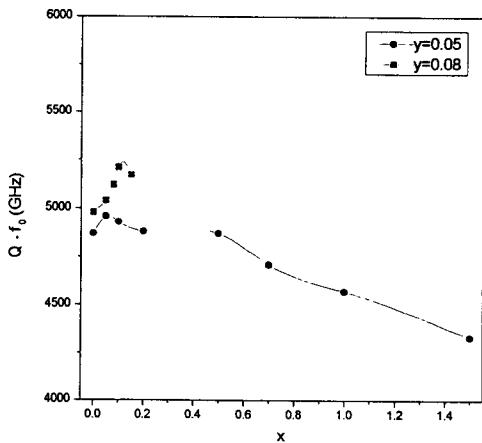


그림 3. 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의  $Q \cdot f_0$  값 (y=0.05, 0.08).

Fig. 3.  $Q \cdot f_0$  values of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)-0.125Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sintered at 1300°C for 2h (y=0.05, 0.08).

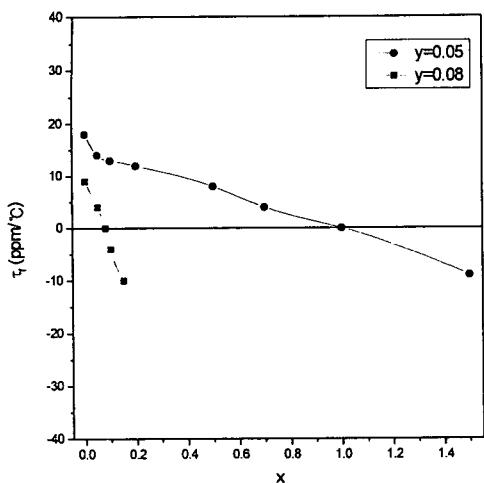


그림 4. 1300°C에서 2시간 소결된 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 공진주파수의 온도계수 (y=0.05, 0.08).

Fig. 4.  $\tau_f$  values of 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(1-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+xwt%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> sintered at 1300°C for 2h (y=0.05, 0.08).

가져 온도보상용 회로가 없는 부품에 적용이 곤란한 0.15(Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>(0.15-y)</sub>Mg<sub>y</sub>)<sub>0.125</sub>Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-0.60TiO<sub>2</sub>+10wt%Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (y=0.05, 0.08)의 조성에 공진주파수의 온도계수를 조절하기 위해 음의 공진주파수의 온도계수를 갖는 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 1.5 wt% 까지 첨가한 결과 유전율은 96.3에서 80으로 감소하였으나 Q·f<sub>0</sub> 값은 4870에서 5210 GHz로 증가한 후 감소하였으며 공진주파수의 온도계수는 +18에서 -10으로 조절할

수 있었다. 특히 y=0.08인 조성에서 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>를 0.08 wt% 첨가시 유전율은 84, Q·f<sub>0</sub> 값은 5120 GHz, 공진주파수의 온도계수는 0 ppm/\degree C로 우수한 마이크로파 유전특성을 갖는 조성을 얻을 수 있었다.

#### 참 고 문 헌

1. K. Wakino, "Recent Development of Dielectric Resonator Materials and Filters in Japan", Ferroelectrics, 91, pp.68-86, 1989.
- 2 K. Pobl and G. Wolfram, "Dielectric Resonators, New Components for Microwave Circuits", Siemens-Components, 17, pp.14-18, 1982.
- 3 W. Wersing, "High Frequency Ceramic Dielectrics and Their Application for Microwave Components" ; pp.67-119 in Electronic Ceramics, Edited by B.C.H.Steele, Elsevier Applied Science, London, U.K., 1991.
- 4 K. Wakino, K. Minai and H. Tamura, "Microwave Characteristics of (Zr,Sn)TiO<sub>4</sub> and BaO-PbO-Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> Dielectric Resonators", J. Am. Ceram. Soc., 67[4], pp.278-281, 1984.
- 5 J.Kato, H.Kagata and K.Nishimoto, "Dielectric Properties of Lead Alkaline-Earth Zirconate at Microwave Frequencies", Jpn.J.Appl.Phys., 30, pp.2343-46, 1991.
- 6 B. W. Hakki and P. D. Coleman, "A Dielectric Resonator Method of Measuring Inductive Capacities in the Millimeter Range", IRE Trans. Microwave Theory & Tech., MTT-8[7], pp.402-10, 1960.